

第134回フロンティア材料研究所講演会

「複合アニオン酸化物の新電子機能とデバイス研究の最前線」

日時：2021年1月18日（月）10:00～12:30

場所：Web開催（事前申込みが必要）

主催：東京工業大学 フロンティア材料研究所

講演会参加申し込みに関するの詳細は、
フロンティア材料研究所HPをご覧ください

10:00 – 10:50 「準安定な複合アニオン酸化物の薄膜合成と電子機能の探索」

東京大学 廣瀬靖 先生

10:50 – 11:40 「トポクティック合成法による複合アニオン酸化物エピタキシー」

東京大学 近松彰 先生

11:40 – 12:30 「スパッタエピタキシーによる新規酸窒化物半導体材料の作製とエキシトンデバイスへの応用」

九州大学 板垣奈穂 先生

[連絡先] 井手啓介 E-mail: keisuke@mces.titech.ac.jp, 内線 5325